TITANIUM METAL SPONGE MANUFACTURE AND APPARATUS

Patent number:

JP60238429

Publication date:

1985-11-27

Inventor:

ANDORIYUU ETSUCHI MAAFUII

Applicant:

METARUZU PRODUCTION RESEARCH I

Classification:

- international:

C22B34/12; C22B34/00; (IPC1-7): C22B34/12

- european:

Application number:

JP19840093923 19840512

Priority number(s):

JP19840093923 19840512

Report a data error here

Abstract not available for JP60238429

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭60-238429

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)11月27日

C 22 B 34/12

102

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全16頁)

❷発明の名称

チタン金属スポンジ製造方法及び装置

到特 顧 昭59-93923

❷出 顧 昭59(1984)5月12日

砂発 明 者

アンドリユウ・エツ チ・マーフィー アメリカ合衆国フロリダ州33940 ネイブルス トウエン ティーセカンド プレイス サウス ウエスト 4286

卯出 顧 人

メタルズ、プロダクシ

アメリカ合衆国ペンシルベニア州19063 メディアカント

ヨン、リサーチ、イン

リー ピレツジ ウエイ 17

コーポレーテツド

②代 理 人 弁理士 杉村 暁秀

外1名

月 細 1

1. 発明の名称 チタン金属スポンジ製造方法をよび装置

2. 特許請求の範囲

-] 密閉セルシステムを用いてチタン金属スポンジを製造するに当り、
 - A. 溶磁塩化マグネンウムを密閉セル内で電気分解によりマグネンウム金属と塩素ガスに分解して前記マグネンウム金属を前配塩化マグネンウム上の溶融圏として形成するステップと、
 - B、前配電気分解を終了させるステップと、
 - C. 次いで同一の密閉セル内で四塩化チタンを 前記マグネシウム金属の溶酸層と接触させ て忍元反応を生じさせてチタン金属スポン ジと塩化マグネシウムを形成するステップ
 - D. 前記チタン金属スポンジを前記密閉セルから取り出すステッフと
- ・を具えることを特徴とするチタン金属スポン

ジ製造方法。

- 3. 特許請求の範囲 1 または 2 記載の方法において、前記電気分解に使用される電解圏極を前記電気分解の株であって前記四塩化チタンとマグネシウム金属との接触前に、 前記 密閉セルから、セル内部を空気にふれさせることなく除去するスナップをふくむことを検とするチタン金属スポンジ製造方法。
- 4. 特許請求の範囲 1 または 2 記載の方法において、前記チタン金属スポンジを前記密閉セル内のコンテナ内に堆積させ、このコンテナを前記チタン金属スポンジのセル内からの取

り出し前に前記密閉セル内を上昇させて、セル内部を空気によれさせることなく前記チタン金属スポンジから塩化マグネシウムを流出させるステップを含むことを特徴とするチタン金属スポンジ製造方法。

- 6. 特許請求の範囲1又は2記載の方法において、前記還元反応の終了後に前記チタン金属スポンジを塩化マグネンウムを重力により分

特開昭60-238429(2)

離するスナップをふくむことを特徴とするチ タン金属スポンジ製造方法。

チタン金属スポンジを製造する密閉装置に おいて、チタン鉱石をコークス及び塩素と反 店させて四塩化チタンを生成する塩素処理装 置と、塩化マグネシウムから電気分解により マグネシウムと塩素を発生し得る単一セルと 、前記電気分解により発生した塩素を前記塩 素処理装置に供給する第1導管及び送給手段 と、所定量のマグネシウム金属が前記単一セ・ ル内に塩化マグネシウム上に浮液体層として 形成されたときに電気分解を停止させる罹源 及び接続手段と、前記塩素処理装置の四塩化 チタン生成物を前記セルに、前記電気分解の 終了後にのみ供給して前記セル内でマグネシ ウム金属の浮液体層と還元反応を生じさせて チタン金属スポンジと塩化マグネシウムを生 成せしめる第2導管及び送給手段と、前記セ ル内で分離された還元反応生成物のチタン金 属スポンジをその非反応温度まで冷却する冷

却装置と、冷却したチタン金属スポンジを前記セルから取り出す装置とを具え、前記電気分解と前記型元反応とを単一セル内で、 遠元 反応生成物 が空気と反応しない 温度になるまで空気によれさせることなく行うようにしたことを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 8. 特許請求の範囲 7 記載の装置において、前記セルの外部にあって前記分離されたチタン金属スポンジを、これから残留マグネシウム、酸化マグネシウム及び塩化マグネシウムを蒸発させるのに必要な温度まで加熱する加熱装置を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 9. 特許請求の範囲了記載の装置において、前記セルは上部セクション及び下部セクション
 と、前記下部セクション内に位置する内部コンテナを具え、前記電気分解は前記コンテナが前記下部セクションにある間に行い、前記コンテナは前記下部セクションから上部セク

- 10. 特許請求の範囲 9 記載の装置において、前記コンテナが前記下部セクションにあるときに前記コンテナ内に挿入されるグラファイト棒として形成された関係と、前記コンテナを構成する陰極を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 11. 特許請求の範囲9記載の装置において、前記セルの下部セクションを構成するグラファイトルッポから成る関係と、前記コンテナの

特問昭60-238429(3)

低長部から成る陰極を具えることを特徴とす るチタン金属スポンジ製造装置。

- 12. 特許請求の範囲11記載の装置において、前記階極は前記セルの下部セクションを通って下場が前記コンテナの底に連結された導電性の固体移として形成されていることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- · 13. 特許請求の範囲11記載の装置において、 前記陽極の下端部を囲むヒータを具えること、 を特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
 - 14. 特許請求の範囲 9 記載の装置において、前記コンテナが前記下部セクションにあるときに前記コンテナ内に導入されるグラファイト替から成る関係と、前記コンテナから成る陰極を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
 - 15. 特許請求の範囲?記載の装置にいて、前記 第2 導管及び送給手段は導管に沿って難問し で配置された1対のフェイルセイフ弁を具え ることを特徴とするチタン金属スポンジ製造

装置。.

- 16. 特許請求の範囲 7 記載の装置において、前記第 2 導管及び送給手段に沿って前記塩素処理装置と前記セルとの間に、前記四塩化チタンを前記セルに供給する前に精製するスチルを具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 17. 特許請求の範囲 7 記載の装置において、前記上部セクションは細長い円筒状の管を具えることを特徴とするチクン金属スポンジ製造装置。
- 18. 特許請求の範囲?記載の装置において、前記上部セクションはカバーで對止され、前記第1導替及び送給手段は前記カバーを通記上の結合され、且つ前記を置された膨張度と前記及びより、前記第1導管及び送給手段内のサージ圧力を抑圧するようにしたことを特徴とするチタン金属スポンジ製造製置。
- 19. 特許請求の範囲で記載の装置において、チ

- 20. 特許請求の範囲11記載の装置において、 前記下部セクションに電気的に結合された電力入力端子を具えることを特徴とするチタン 金属スポンジ製造装置。
- 21. 特許請求の範囲19記載の装置において、前記上部及び下部導管は一方が他方に部分のに揮入されたものとし、前記弁のうち上部の弁が開いて前記下部導管に前記混合物を充填し、かかる後にこの弁が閉じ下部の弁が開いて前記下部導管の中味が前記塩素処理装置に

開放されるように構成されていることを特徴 とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 22. 特許請求の範囲21記載の装置において、 前記上部導管は前記下部導管より大きい容積 を有することを特徴とするチタン金属スポンツ製造装置。

特開昭60-238429(4)

の冷却後に取り出す際に上下に分離することができるようになっており、且つ及元反応の終了時に前記コンテナを下部セクションかららいなくとも前記上部セクション近くまで上昇させる持ち上げ機構を具えていることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 24. 特許請求の範囲 2 3 記載の装置において、前記四塩化チタン送給装置は四塩化チタンと同時に不活性 ガスをフラッシャントとして導入する弁を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 25. 特許請求の範囲 2 3 又は 2 4 記載の装置において、前記送給装置は圧力送給装置であることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 26. 特許請求の範囲 2 3 又は 2 4 紀載の装置において、前記送給装置は重力送給装置であることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 27. 特許請求の範囲 2 7 記載の装置において、

前記セルは1対の重量した上部及び下部セク ションから成り、貧セルの下部セクション内 に上端関ロコンテナを具え、故セルの上端に キャップを具え、終キャップを貫通して前記 上端開口にコンテナ内まで延在する第1電極 と、前記セル内に配置された第2貫振と、貫 源と、前記第1及び第2電極を電源に結合す る回路と、塩素をチタン鉱石とコークスとの 混合物と反応させて四塩化チタンを精製し得 る塩素処理装置と、前記セル内での電気分解 中に生ずる塩素ガスを前配混合物との反応の ために前記塩素処理装置に供給する導管と、 前記塩素処理装置により生成された四塩化チ タンを前記キャップを通して前記コンテナに 供給する送給装置と、前記コンテナに結合さ れ前記コンテナを前記セルの上部セクション と下部セクションとの間で上昇および下降さ せる装置を具え、前記セルの上部及び下部セ クションは電元処理及びその生成物の冷却後 に分離して前記コンテナを取り出すことがで

きるようになっており、前記コンテナは電気分解及び起元処理中は下部セクション内に位置させ、起元処理及び冷却の終了後に取り出しのために上部セクション内に位置させることができるように構成されていること特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 28. 特許請求の範囲 2 9 記載の装置において、前記四塩化チタンの送給装置は選択的に除去し、前記第 1 電極と入れ換えることができるように構成されていることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 29. 特許請求の範囲 2 7 記載の装置において、 チタン鉱石とコークスの混合物は前記塩素処理装置に制御したバッチで供給することを特 数とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 30. 特許請求の範囲 2 7 記載の装置において、 前記四塩化チタン生成物を受け取り貯蔵する 貯蔵所と、前記塩業処理装置から四塩化チタンをこの貯蔵所に送給する送給装置とを具え ることを特徴賭するチタン金属スポンジ製造

装置。

- 31. 特許請求の範囲 3 0 記載の装置において、 四塩化チタンは塩素処理装置から前記貯蔵所 に圧力送給により送給することを特徴とする チタン金属スポンジ製造装置。
- 32. 特許請求の範囲 3 () 記載の装置において、 四塩化チタンは塩素処理装置から前記貯蔵所に重力送給により送給することを特徴とする チタン金属スポンジ製造装置。

特圍昭60-238429(5)

置へ放出せしめる第1及び第2弁と、前記ホッパから前記コラムへ供給される混合物のオーバフローを捕捉するランプと、前記ランプからオーバフロー混合物をうけとるといを具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造数配。

- 34. 特許請求の範囲 3 3 記載の装置において、 前記上部コラムセクションは下部コラムセクションより大きい容積を有することを特徴と するチタン金属スポンジ製造装置。
- 35. 特許請求の範囲 3 3 記載の装置において、 チタン鉱石/コークス混合物は前配塩素処理 装置の上端部に導入することを特徴とするチ タン金属スポンジ製造装置。
- 36. 特許線求の範囲 3 0 記載の設置において、四塩化チタン送給装置は塩素処理生成物をの記貯蔵所に送給する前にこの生成物からその中に存在する四塩化チタンより低い温度で蒸発する微量還元素を取り除く蒸溜装置をふくむことを特徴とするチタン金属スポンジ製造

装置。

- 37. 特許請求の範囲36記載の装置において、 前記蒸溜装置は前記四塩化チタン送給装置に 直列に結合された順次に動作する1対のスチ ルを具えることを特徴とするチタン金属スポ ンジ製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

発明の背景

本発明はルチル鉱石から略々純粋なチタン金属スポンジを回収する方法に関するものであり、 特にルチル鉱石から略々純粋なチタン金属スポンジを得る単一セル自己補給式電解方法及び装置を提供するものである。

殆どのチタン金属はその鉱石の塩米処理;発生したTiCl。の分離及び精製;TiCl。をマグネシウム、ナトリウムまたはカルシウムのような活性金属を使用してチタン金属に超元する処理及び超元用金属及び塩素を再使用のために電解的に回収する処理により生産されている。

チタン金属をその鉱石から得る他の公知の登元 方法は米国特許第2205854号により提案されているクロルの方法である。

米田特件第2890112号にはウインタにより、四塩化チタンの超元によりチタン金属を得るに当りマグネシウムと塩素を再使用のために回収するようにした方法が開示されている。ウインタは三元塩を格敵カルシウムーマグネシウム合発及び塩素ガスと一緒に電気分解することを示較していするナトリウム金属を使用することを示較してい

る。塩素ガスはチタン鉱石/コークス混合物と反応する。 還元反応はマグネシウムを単独で使用しない。 溶散ナトリウムを使用する方法は危険であり且つ費用がかかる。

米国特許第2618549号には四塩化チタンのようなハロゲン化チタンをカセイソーダの観発に使用される水銀アマルガム塩素セルにおいて発生されるようなアルカリ金属アマルガムを用いておことによりチタンをその鉱石から内で生ずる塩素を使用して酸化チタン鉱石から四塩化チタンを発生させる。

類次の精製行程を行うことが示唆されている。この方法は危険でしかも高価な水銀及びナトリウムを使用する必要があるのみならず、大きな装置及び加数の行程を必要とすると共にカセイソーダ生産ブラントに近接させてこれに結合しなければならない。

他の既知の方法は米国特許第 2 5 5 6 7 6 3 号、同類 2 5 6 7 8 3 8 号、同第 2 5 8 6 1 3 4 号、同第 2 6 0 7 6 7 8 3 8 号、同第 2 6 2 1 1 2 1 号、同類 2 6 9 4 6 5 3 号及び同第 2 8 1 2 2 5 0 号に開示されている。

 特開昭60~238429(6)

チタン鉱石をマグネシウム金属で最元する慣例の方法に固有の問題の中で特に安全の面で最も重大なものはマグネシウム金属が空気にさらされたときに生ずる。

チタンスポンジを生産する慣例の方法では選元 反応の進行につれて反応セルがら塩化マグネシウムを排出させる。排出された塩化マグネシウムを 再使用のために電気分解してマグネシウム金属を 精製し、これをセルから取り出しインゴットとし

て鉄造する。次いでこれらインゴットをスチール レトルト内に匿き、溶散する。 得られた溶散マグ ネシウムを四塩化チタンとの反応用の別の容器に 伝送するか、同じ容器内に供給する。

マグネシウムとの四塩化チタンの最元反応は発熱反応であり、副産物の塩化マグネシウムは約1400 Fになる。これがため塩化マグネシウムは溶融している。慣例の方法では発熱反応中に放出される熱が凝費され、即ち有効に利用されていない。

個例の方法において生ずる別の問題は精製されたチタン金風と副産物の塩化マグネシウムとを取り出す方法にある。 個例の方法では反応容器を冷却する必要がある。 冷却後、なべレタがジャョクハンマー等のような物型的装置を使用して固った。 は料を文字どおり切々に砕く必要がある。 このない が発生 塩素 又は塩 化マグネシ いった 高温 下で 反応して 危険ながス が発生するという 6 放 ち 中ずる。

チタン金属の製造処理は、熱いチタン金属は空

従って、チタンンの生成及び生成されたチタンの精製において危険性の低減、コストの低減 (特にエネルギーコストの低減)、精製チタンの 純度の向上及び精製されたチダンの取り出しを改善する必要がある。

また、反応体の取扱いを一層良好にすると共に 反応体の空気との接触を一層少なくすることも満 足させるべき重要な条件である。

発明の概要

本発明システムは単一の電解/反応セル具え、

本発明システムで使用する基本的な化学反応を 第1 図に例示する。図中の矢印は生成とリサイク ルとのリンクを示す。

基本的には、塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウムを発生させ、このマグネシウムを発生させ、このでは、シカ元がはできませる。 塩素ガスはチタンは石及びコークスとの反応体として使用して四塩化チタンを形によっての活性ハロゲン化物を上述の電気分解により得られたマグネシウムにより悪元する。ルチルは石の代表的な組成の一個を次表 I に示す。

特開昭60-238429(ア)

好適実施例の説明

上述したように、本発明はルチル鉱石のような 天然産のチタン鉱石から略々純粋なチタン金属を 得る新規な密閉システムに関するものである。本 システム、特に本システムに組み込まれる改良装

TiO: 96.80% 最低保紅95%
Pe=0: 0.65
SrO: 0.65
Cr:0: 0.65
Cr:0: 0.51
P=0: 0.03
A1:0: 0.02
CaO 0.01
MgO 0.06
PbO 0.06
强熱減量 0.15

代表的なふるい分け分析結果(粒子)

プラス 52 メッシュ 9.35 " 100 " 55.99 " 150 " 30.3 受血 9.55 9.55

200 メッシュ,325メッシュ及び400 ノッシュ 柱状原料はシンシナチから装飾めで入手でし る。 粒状原料ははじら何で入手することもでき

特质昭60-238429(8)

コークス (炭素源) と前記ルチルチタン鉱石の 混合物を以後塩素処理装置と称す容器に導入し、 この容器に塩化マグネシウムの電気分解中に発生 した塩素ガスを加える。

電解処理で発生したマグネシウムは単一の電解 / 反応セル中に残し、他方の塩素とルチル鉱石/ コークス混合物との反応を塩素処理装置中で行わ せる。塩素処理の生成物、四塩化チタンを電解ノ 反応セルに供給し、マグネシウムと反応させてス ポンジ状のチタン金属を発生させると共に、発生 した塩化マグネシウムを前記電解ノ反応セルに満 たす。

反応の温度は、マグネシウム金属、酸化マグネシウム、微量元素等(これらは還元反応後も残存し得る)のような不純物を蒸発(放出)するのに十分なレベルに維持されるよう制御する。別個の 蒸溜処理を付加してもよい。

・ルチル鉱の精製は主として塩素処理中に生じ、 ここで微量元素(鉄、シリコンジルコニウム、ア ルミニウム、パナジウム及び酸化物等)がそれら の塩化物に変換され、四塩化チタンと一緒に塩素 処理装置から取り出される。取り出された四塩化 チタンをマグネシウムと反応させるために電解/ 反応セルに入れる前に精製のために蒸溜する。前 記マグネシウムはこれが発生された電解/反応セ ル内に保持されている。

第3A、B C及びD図および第4A、B及びC図には本発明の特徴を有する電解/反応セルは全体を処理工程を示してある。電解/反応セルは全体を10で示してあり、可動上部セクションおよびレトルトを具えている。スチール上端開口精製物コンテナ16が下部セクション14内に配置さている。コンテナ16には底または床18が設けられている。接する壁に複数個の排出口20が設けられている。

加熱素子22 が下部セクション14 の周囲に設けられている。セル10 の上部セクション12 は下部セクション16 の円 周フランジ26 に気密に固着される円周フランジ24 を有している。上部セクション12 にはカバー28 が気密に固着される。カバー28 は軸方

向通路30を有し、この通路内に細長いセラミック 管32が挿入される。管32はその長さをこれがコン テナ16の開口上端部内まで延在するよう選択する と共にこの管をもって関極として機能するグラフ ァイト棒34の通路のさやを構成する。

関係34はカバー28及びこのカバー上に気密に固着されると共に絶縁体38によりカバーから絶縁されたキャップ36を貫通して上方に突出する。キャップ36は出口40を有し、この出口は塩素処理に至る専管に結合することができる。リフトロッド42及び44がシール部別46を介してカバー28を買通している。このリフトロッド42、44はコンテナ16のリムに格接、その他の方法で結合され、第4c図に示す処理のときにはコンテナ16を上部セクション12内に持ち上げるものである。

電解/ 反応セル10が第4A 図に示す状態にある第3A 図の工程では、塩化マグネシウムがセル10の下部セクション14に充填される。セクション14は約1350°F に加熱され、塩化マグネシウムを移動する。液体塩化マグネシウムのレベルをコンテナ16

内のレベルL-1 とする。陽極34を有する上部セクション12は下部セクション14の上に若座され、ボルトで固着される。高アンペア数の直流電圧をグラファイト陽極34とスチールコンテナ16との間に印加し、溶散塩化マグネシウムを電気分解して塩素とマグネシウム金属を発生させる。陽極側に発生する塩素ガスは隔極34を囲む管32内に捕集される。出口40から塩素処理装置に至る導管に排出される。

電解処理中に発生したマグネシウム金属はコンテナ16(陰極) の表面上に堆積し、溶融塩化マグネシウム中をその表面に向かって浮かび上がっていく。塩素がスを排気する管32は、更に、塩化マグネシウムの表面上に浮かび上がるマグネシウム金属48が電解/ 反応セル19を短絡するのを阻止する絶縁体として作用する。

動作の第1サイククルにおいては、電解/反応 セル10 は還元剤として使用するマグネシウム金属 と塩素処理装置に供給する塩素ガスを発生するた めの電解セルとして機能する。約80%の現在の効 串では1 ポンドのマグネシウムを発生するのに約 8 キロワット時の電力が必要とされる。同一の電力でセル10から3ポンドの塩素ガスが発生すること勿論である。

第3A、B、C及びD図は頃次の処理工程程線 図的に示し、第4A、B及びC図はこれで工程程に おけるといの状態を示すものである。第3A及示す 第4A図は電解処理の開始である。第1サイクルは電気分解であり、溶配 第1サイクルはをl-1で示してある。第1サ処理 ルの終すのレベルl-2 は電解レベルl-2 は電解レベル ルの終時のレベルl-2 より低くななる。このレベルル 脱始時のレベルl-2 よりな1 ポンドの り、ななである。こことで、 第3B図に示すようにマグネシウム上に浮いてい る点に往目されたい。

第2処理工程又はサイクルは第4A図に示す耐火管32の下端に達する十分な量の浮遊マグネシウムが発生するときに開始される。このとき、中心電極34をこれをかこむ耐火管32と一緒に取外す。

特閲昭60-238429(9)

複数個の電解/反応セル10を用いるときは、陽極 32とその包囲管32の租立体を第2電解/反応セル に設竄し、この第2セル10内でઉ解を開始させる。 第48図に示すように弁52及び管54を含む送給装置 50を取り外した電極組立体の代わりに上部セクシ ョン12に結合する。送給装置50は四塩化チタンの 供給源をセル10のセクション12に結合する。弁52 を開き、四塩化チタンをセル10内に導入し、コン テナ16内の浮遊マグネシウム金属の上面上に落と す。不括性ガス駅56からアルゴンのような不括性 ガスを供給処理中フラッシャントとして使用して これにより四塩化チタンを導入することができる。 第30回に示すようにマグネシウム金属との反応に よりチャン金属が発生し、この週元反応工程にお けるセル10の状態を第48図に示す。チタン金属と 塩化マグネシウムを発生するこの避元反応の終了 後に、第3工程またはサイクルが開示され、四塩 化チタンの柱入は止められる。第2サイクルの開 始時にはセル10で発生させるべきマグネシウム金 属 1 ポンド当り 4 ポンドの四塩化チタンを供給し

て1ポンドのチタンと4ポンドの塩化マグネシウムを発生させる。 還元反応の終了時に践存するが最の塩化マグネシウムはチタン金属(スポンジの塩に発生する)の上に浮いている。この超元反応の終了時にコンテナ16をセル10の下部セクション12に持ち上げて、セル内の銀出から上部セクション12に持ち上げて、セル内部出てはよれさせることなく塩化マグネシウムを掘出させることができる。

チクン金属を少なくとも800 ° F 以下で冷却し、600 ° F 近くの温度になったら、セル10を開くことができる。初生チタンを有するコンテナ16を取り出てたされている。チクンを有するコンテナ16を取り出反応性でなく、徒ってかなその中では反応をではないないのは、1850 ° F に加熱して、東取り込まれているでは、1850 ° F に加熱して、東り込まれているで、入れ、1850 ° F に加熱して、東東は下いる塩化マグネシウム金属又は酸化マグネシウムを蒸発させる。個例の冷却トラップ(図ネサザ)を真空管に結合してガス状の塩化マグネ

シウム、マグネシウム金属及び酸化マグネシウム を取り入れ凝縮して回収し、プロセスにリサイク ルさせることができる。

塩素処理装置は第7図に示してあり、この装置ではセル10内で塩化マグネシウムの電解により発生した塩素をリサイクルして四塩化チタンを生成する。この塩化処理装置(全体を60で示す)は1650°Pで動作し、装置をかこむ炉62により外部からこの温度にされる。

TiO:+2C+ 2C1。 →TiC1.+2C0+ △
なる反応が開示すると、この反応は発熱性であるから以後は外部からの加熱は不要である。加圧送給装置66または重力送給装置64を塩素処理装置60に結合してその中に発生した四塩化チタンをセル10に導入するための特定の位置に送給する。

第5図には四塩化チタンの重力送給装置64を示してあり、第6図にはこれに代わる圧力送給装置66を示してある。重力送給装置64は多数の弁およびコンテナを含む圧力送給装置より簡単である。しかし、設置場所が比較的低い屋根を有する場合

には高さ制限のために圧力送給装置を使用する必要がある。

第5図に例示するシステムは交互に使用される 1対のセル10および10′を具えている。セル10は 塩化マグネシウムの電気分解が丁度終了し、その コンテナ内に2ポンドのマグネシウムを含んでい るものとする。セル10′は準備状態にあり、その 中の塩化マグネシウムが溶融さているものとする。 セル10の電気分解が終了したとき、電力がセル10 から10′にスイッチされてセル10′の電気分解が 開始される。

第5、6及び7 図を参照して塩素処理装置60及び60、を含むシステムをさらに辞しく説明すると、チタン飲はミキサ/ 給飲ホッパ74においてコークス状の炭素と混合され、弁78及び80を含む給飲養で76を経て塩素処理装置60の上部の入口81に供給される。ライン82及び84 (第7 図では143)は塩素処理装置60内に発生した四塩化チタンを弁88及びライン90を経て受タンク86に送給するか、或いは弁92及びライン94を経て蒸溜スチル68のような精

特開昭60-238429(10)

製装置に送給する。ライン90は貯蔵/送給タンク86の入口98に入り込んでいる。タンク86はライン100 により弁102 を介して乾燥機104 に速通し、乾燥機104 は塩化カルシウムのベッドを含んでいる。弁106 はライン108 及び110 を経て排気整置112 に至る通路を制御し、排気装置には不所望な成分が大気中に編出しないようにスクラッパを設けることができる。

精製装置又はスチル68は塩素処理装置60とセル10との中間に配置してある。このスチルを用いて一層純粋な四塩化チタンを発生させることができるが、この蒸電処理は不要にすることもできる。

塩素処理装置60にいて、酸化第二鉄は塩化第二 鉄に変換され、これは四塩化チタンに溶酸することができず、四塩化チタンコンテナ86の底にかつ 色の固体として残る。酸化ジルコニウムは四塩化 ジルコニウムに変換され、これは白色の固体でス チルの軽縮管及び/又は四塩化チタン貯蔵コンテナ86の壁上に堆積される。

四塩化ジルコニウムはシステムを詰まらせ易い

ので、定期的に満掃する必要がある。四塩化ジルコニウムは水に溶けるので、定期的に水で洗浄してこれを取り除く。 鉱石中の二酸化シリコンは四塩化シリコンに変換され、これは-70 でで溶融し、57 でで蒸発する。四塩化シリコンおよび四塩化チタンは互いに良く溶けるので、鉱石中のシリコンは補償処理を行わないと生成されるチタン金属中に持ち込まれる。

四塩化チクンは 136 で蒸発するが、四塩化チクンは 136 で蒸発するが、四塩化チクンは 157 である。四塩化チクンである。四塩化 170 である。四塩には 170 では、塩ケ 170 であり、 170 では、塩ケ 170 では 170 では

第6図のシステムも第5図と同一の基本的なシ.

ステム構成素子を具えているが、このシステムは 加圧され、塩素処理装置60から四塩化チタン砂酸 タンク86′への送給が加圧送給である。塩素処理 装置60は床レベル股間された支持機は114 上に変 持され、スチル68′も床レベルに設置される。塩 素処理装置60中に発生した四塩化チタンはポンプ でスチル68′に送給され、そこから電解/ に送 いたまかなり上方に位置する貯蔵タンク86′に送 給される。

第7 図に示すように、塩乗処理装置60 は電気炉62 に形成された通路118 内に設置され且つ電気炉62 の上部120 から電気炉62 の床122 及び支持体114 に形成された通路124 を経て延在する耐火管から成る内部コア116 を具えている。コア116 の上端及び下端は上端キャップ126 及び下端キャップ128 で封止される。下端キャップ128 は塩素柱入系130 を含み、これは出口134 及びキャップ128の外部に突出した人口136 を有する往入器132 を含んでいる。人口136 は電解/反応セル10からのライン140 に結合される。

特閲昭60-238429(11)

上端キャップ126 は一対の出口140 及び管142 と、中心に位置する人口144 を具えている。出口 管142 の一方はフェイルセイフ空気ポール弁146 を介してスチルの人口150 に至るライン94に結合 される。スチル68′の床の近くから延在する出口 ライン152 はタンク86に導かれ、ライン154 はス クラッパ/ 排気装置112 に導かれる。塩素処理装 置60は圧力送給システムには第6図に示すように 設置される。中間の第2スチル154を貯蔵タン **ク86又は86′に至るライン152 に介挿入してこれ** から四塩化チタンを電解/反応セル10に供給する ことができる。

鉱石/ コークス送給システム16は重力/ 機械補 助システムとするのが好適であり、円筒状のミキ サ/ ホッパ74をその出口がシュート160 の入口 158 に至る傾斜ランプまたはベルト装置156 の上 方に位置するように具えている。シュート160 の 出口162 は送給管入口164 に向けられている。電 気援動装置166 及び168 がベルト装置156 の上及 び送給管164 の上部に配置され、鉱石/ コクス混

合物の連続送給が維持される。送給管164 は互い に連結された区分170 及び172 から成り、1 対の 弁78及び80(フェイルセイフ弁)を含む。下韓区 分174 は塩素処理装置60′の耐火(セラミック) 替116 の上端の内部81で鉄端する。

ルチル鉱石/コークス混合物を塩素処理装置に 供給する方法は四塩化チタンを電解ノ反応セルに 供給する方法に類似するが、ここでは極めて流れ 易い砂状の混合物を処理する。供給量を制御する のに使用される復例のポール弁はこのような砂状 混合物が充満している場合には十分良好に閉じな い。援助装置166 の働きでポール弁より上方の送 給質の区分170 がこの混合物で充填される。この 区分は過剰充填され得ない。この区分は2個の弁 78及び80間の管区分内の容積より小さい容積を有 する。送給管のこの上部区分170 が充塡されると、 材料はランプ176 をオーパフローし、オーパフロ 一検出器178 を駆励して送給機構を停止させる。 このとき弁78が開き、単位量の混合物を弁78と80 との間の管区分172 に落す。次いで弁78が閉じ、

弁80が開いて単位量の混合物をその下の管173 を 経て塩素処理装置60′に落す。上部管区分170 を 2個の弁間の容積より小さい容積にすることによ り、この区分が鉱石ノコークス混合物で充填さた ときに弁を完全に閉じる必要がなくなる。送給量 は管の容積及び弁の開閉サイクル速度により制御 することができること勿論である。ランプ176 か らのオーパフロー紅石ノコークス混合物はオーパ フロー捕集器180 により受け、これをライン182 を経てホッパ174 に戻す。

本発明の2つの変形例を第8及び第9回に示す。 これらの電解/反応セルの変形例10"及び10"は 前述の例とは、陰極と陽極の位置が逆になってお り、関極がグラファイトルツポ184 から成るセル の外匣で構成されている点が相違する。この電極 は通常のグラファイトルッポ(主としてクレーグ ラファイトで形成されている) としてではなく、 電極グレードのグラファイトから機械加工処理に より形成する必要がある。

電解/反応セル10の関極と陰極の相対位置を交

換して、電気分解処理を行うと、この場合にはチ タンを生成する還元反応を同一のセル内で行うこ とができるのみならず、セルの上部を取り替える 必要がなくなる。この構成では、空気が装置に入 り込む機会が少なくなる。従って、こうして生成 されるチタンは酸素含有量が低いものとなる。

グラファイトルツポ184 の床186 は電気絶縁体 として作用する耐火材料の円板188 で覆い、塩素 ガスが底186 に沿って発生しないようにする。塩 **素ガスはグラファイトルツボ184(関極) の側面に** 沿って発生し、図に示すように存触塩化マグネシ ウムの表面まで上昇し、上端190 に存在する。マ グネシウムは陰極に発生し、表面に浮び上って管 214 内に保持される。ヒータ192 をルツポ184 の 周囲に設けてこれを加熱する。サーモカップル184 を設けて温度を監視する。

塩化マグネシウムはルツポ184 の外周面に設け られたヒータ192 により加熱される。塩化マグネ シウムの充塡はセルが第3A図のL-1 に対応するレ ベルまで充填されるまで続けられる。

特開昭 GO-238429 (12)

3000 アンペアで1ポルトの直流電圧が電影から セルに供給され、電気分解が開始される。電解処・ 理中、塩素ガスが発生し、陽極に付着し、セルか ら出て行く。セル内のレベルが第3図のl-2 に対 応するレベルに減少する時点においては、コンテ ナ16内の枝体は殆どマグネシウムになり、コンテ ナ16外の被体は全て塩化マグネシウムになる。コ ンテナ16内の被体はコンテナがその底部に孔を有 しこの孔を塩化マグネシウムが自由に通り得るの で若干の塩化マグネシウムを含む。液体マグネシ りムはその塩化マグネシウム上に浮上している。 電気分解は所定量のマグネシウムが生ずるまで統 ける。第3B図に示すレベルL-2 は約2ポンドの マグネシウム金属が発生する状態を示す。 4 ポン ·ドのマグネシウムを生成するには、第3B図のレ ベルL-2 の約2倍のレベルL2でスタートすればよ い。必要とされる電流は2倍、即ち6000アンペア になる。この電解処理は約4ポンドの最元剤(マ グネシウム)を生成するのに約1時間を要する。 コンテナ196 はコンテナ16と等価なものであるが、 有孔底板198 を具え、これに垂下円筒200 が熔接により固着されている。円筒200 には排出通路202 が設けられている。管214 は円板204 で閉じられ円板204 には細長い垂直管206 が支持され、この管には208 において電気接続さている。

セルセクション14′は1 対の管210.212 を互い に接合して成り、管214 のさやを構成する。管214 は管206 が通るキャップ216 を有する。

送給システム76が管206 上端に結合される。管206 は陰極として機能すると共に、電解処理の終了後に四塩化チタンをマグネシウムに送給する導管として作用する。還元反応中に形成された塩化マグネシウムは有孔底板198 及び排出通路202 を経て排出させ、ルツボ184 内に保持する。管206は有孔コンテナキャップ207 に固着する。

セル10°の下部セクション12′はフランジ220にばね予圧ボルト222により固定されたキャップ218を有する。ルツボ184の上端はキャップ218と当接して固着され、コネクタ224によりキャップ218通して電気接続が行われる。

超元反応が終了すると、コンテナ196 が管214 内を上昇してコンテナ196 から塩化マグネシウムを排出させる。

第 9 図には本発明の他の変形例10 ** を示し、本例セルは関極が第 8 図の例で陰極として作用するグラファイトルツボ184 の代わりに配置されたグラファイト管226 から成る点以外はセル10 ** と同一である。管226 は耐火台228 に設置する。

陰極は下部セクション14°の床232 に固着された円筒ロッド230 として形成され、このロッド内には軸方向に延在する加熱素子234 が殴けられている。 電気接続236 は重質飼バスパー238 により行われる。電力入力端子240 はフランジボルト242 の一方に結合され、カバー244 はセル10°から電気的に絶縁する。第2サーモカップル246 をコンテナ 196′に導入することができる。 管206 はキャップ 207′にねじ込みにより固定することができる。本例電解/反応セルのその他の構成は第8回の例と同様である。

第5及び第6図に示すシステムは1つの塩素処

チタンスポンジは真空中で1750~1800 セに加熱する慣例の方法で精製する。 真空中においてこの温度ではチタンスポンジ中のMgC1。 及び マグネシウムが蒸発する。これちは前述したよう に回収してセルに戻す。

第5及び第6図のシステムに使用する弁は全て空気フェイルセイフ設計のものとする。 これら弁は空気圧で開き、ばねで閉じる。 これがため、空気圧又は電気的故障が生じたときは弁は閉じる。 こ

れら弁は全ての部分がテフロンシールを有するステンレススチール部品から成るものとする。このクイプの弁は液体又は気体の四線化チタン(TiCl.)を処理するのに満足であると共に塩素がスにも好適であることが確かめられている。

特開昭 60-238429 (13)

た割合で供給することができる。この割合は弁250及び252 間の管区分の体積とこれら弁を開閉するサイクルにより決まる。四塩化チタン(TiCl.) を供給する理想的な割合を決定するために、サーモカップル 246′をモニタする。セル10、10′、10°及び10℃下配セクションを1500°下以下に維持する。

弁250 及び252 の周期的開閉が不良になり、両方の弁が同時に開く場合にはセル10が爆発する。 はれがある。この理由のために、セルカバー244 をばね予圧ポルト242 で固定する。この固定方法は2つの内にかな有する。即ち(1) セル10内に発生した正力によりヘッド全体が持ち上がり圧力を逃した正力によりペッド全体が持ち上がり圧力を逃したがす。従れ保持ポルト242 はセルトラでで開する。(2) ばれ保持ポルト242 はしのでがで作用する。(2) ばれ保持ポルト242 はしのでがないでである。このほかに対してないない。この長さい外屋が加速と、大ル10、及び10、のスチール外屋が加速と、大ル10、及び10、のスチール外屋が加速と、大ル10、及び10、のスチール外屋が加速と、大ル10、及び10、この長さの増大はモルルの接触を不良に

する。 装置は6000 アンペアの 観流を脱すため、良・ 好な接触を維持する必要がある。

膨張室258 に弁260 を設ける。弁260 は四塩化チタンがセル10°又は10°に供給されている問期にする。その機能はコンテナ16内の溶酸マグネシウム上方の区域とグラファイトルッポ184 内の溶酸塩化マグネシウム上方の区域との間の圧力を等しくすることにある。

のレベルを押し下げる。これによりマグネシウムの若干量がコンテナ16の底部からセルの外外部室や押し出される。こうして押し出されたマグルかはなかしないて損失になる。しかしたものマグネシウムはセルが電気分解に使用されるときに発生する塩素がこれる。これがため、セルはこのような事態が起こっても「自冷」作用を有する。

大容積監視室258 はサージ圧力を減衰させる働きなった。 かるサージ圧力が問題になまるともとのの手段を組み入でサージ圧力が問題に乗り口に乗り口に乗り口に乗り口に乗り口に乗りている。 ここれは四年196 は図示の位置によりマグネシウムがによりに位置させる。 いい の 外部に押し出されにくすることができる。

以上から明らかなように、本発明によば、製造

特問昭60-238429(14)

プロセスの全ての反応性成分を密閉システム内に 保つことができ、材料の移送はセル又はレトルト から塩素処理装置に移送しこれを経てセルに戻す 塩素の移送のみである。これがため塩素は消費さ れないで、単にチタンのキャリアとして作用する。

本発明による単一電解/反応セルはマグネスに発展して、
のので、
ののでで、
ののでで、
ののでで、
ののでで、
ののでで、
ののでで、
ののでで、
ののでで、

復例の方法では電気分解を進めてマグネシウム 金属を生成し、これを取り出しインンゴットとし て鋳造する。この場合には、四塩化チタンをマグ ネシウムと反応させるためにマグネシウムを抜体にする必要があるため、マグネシウムインゴットをスチールレトルト内に入れこれを容融させる必要がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明システムと関連する化学反応並 びに反応体と生成物との関係を示す図、

第2図はルチル鉱石から高純度のチタン金属スポンジを得る本発明システムの流れ図、

第3A、B、C及びD図は本発明システムの工程を示す線図、

第4A、BおよびC図は本発明システムの電解 /反応セルの一例の第3A、B、CおよびD図に 示す工程における状態を示す立面図、

第5図は本発明システムの一例を示す線図、

第6図は本発明システムの変形例を示す線図、 第7図は第5及び第6図のシステムに使用する 塩素処理装置の立面図、

第8図は本発明による電解/反応セルの変形例の立面図、

第9図は木発明による電解/反応セルの他の変 ・形例の立面図である。

10、10′,10″,10″ …電解/反応セル

・12.14:12′、14′…上部及び下部セクション

16 … 上端開生成物コンテナ (陰極)

22…加熱業子

34…グラファイトロッド (粉橋)

42,46 ... リフトロッド

50…四塩化チタン送給装置

60. 60′…塩化処理装置

64… 重力送給 鞍蹬

66… 圧力送給装置

62 … 电気炉

130 … 塩素柱入装置

68, 68′…蒸馏装置

86, 86′… 四塩化チタン貯蔵タンク

76…チタン鉱石/ コークス送給装置

74…ホッパ

164 …送拾管

170.172 …上部セクション及び下部セクション

78,80 …弁

166,168…最動子

176 … ランプ

180 … 植集器

184 …グラファイトルツポ (陽極)

192 … ヒータ

196, 196′…コンテナ

206 …四塩化チタン送給管(除板)

226 …グラファイト管 (関係)

230 …円筒ロッド (陰極)。

特開昭60-238429(15)





